蛍光 X 線ホログラフィーによる DVD 材料薄膜の 三次元原子イメージ

Three-dimensional atomic image of DVD material measured by X-ray fluorescence holography

<u>細川伸也</u>^a,林好一^b,八方直久^c

S. Hosokawa^a, K. Hayashi^b, N. Happo^c

^a広島工大工,^b東北大金研,^c広島市大情報

^aHiroshima Institute of Technology, ^bTohoku University, ^cHiroshiam City University

将来的に DVD-RAM 材料である Ge₂Sb₂Te₅単結晶薄膜の、Sb および Te のまわりの三次元原子イメージを構築するために、高エネルギー蛍光 X 線ホログラフィーの実験方法の開発を行った。これらの蛍光 X 線は、従来と比べてエネルギーが極めて高いので、円筒形グラファイト分光器を用いて、二次の回折による X 線エネルギーの分析を行った後、高エネルギーの X 線が検出可能な高速の YAP 検出器を用いて測定を行った。標準試料として ZnTe 単結晶を用いて、Te Kα蛍光 X 線ホログラムの収集を試み、十分な強度の蛍光 X 線を得たが、従来の低エネルギー蛍光 X 線ホログラムと比較して角度変化が小さく、得られた原子イメージの精度は不十分であった。

In order to obtain three-dimensional local structural images around the Sb and Te atoms in DVD-RAM material, $Ge_2Sb_2Te_5$, in the near future, high-energy X-ray fluorescence holography technique was developed by using a second harmonic reflection of a cylindrical graphite energy analyzer and a YAP detector. A ZnTe single-crystal was used for the test of this equipment. Although large counts of the Te K α fluorescence X-rays could be detected, its modulation was not clear enough for constructing a three-dimensional image around the Te atoms.

キーワード high-energy X-rays, holography, local structure

序

近年、書き換えが可能な光学メモリー(DVD -RAM)は、大容量のデータを記録するため にさまざまな分野で用いられている。このメ ディアの記録、消去は、メディアを構成する 物質、Ge₂Sb₂Te₅薄膜などの、レーザー光誘起 結晶-アモルファス相転移による光学的性質 の変化によることはよく知られている。薄膜 結晶 Ge₂Sb₂Te₅の結晶構造は、Yamada ら[1] による粉末結晶構造解析によって調べられて おり、準安定な面心立方晶形であることがわ かっている。また、Kolobov らによる XAFS 測定[2]により、薄膜単結晶は歪んだ岩塩構造 をとるらしいことを見出した。さらに彼らは、 レーザー光誘起によるアモルファス化は、Ge 原子が結晶中の八面体配位からアモルファス 中での四面体配位へ、「アンブレラ・フリップ」 (傘が風で裏返るような動き)によって起こ ると推測した。

X線蛍光ホログラフィー(XFH)は、特定 の元素のまわりの原子配列の3次元イメージ を描くことのできる新しい構造解析手段であ る。最近我々は、Ge原子のまわりの局所構造 を描き出す実験を、SPring-8で行い[3]、以前 予想されていた歪んだ岩塩構造だけでなく、 Geのまわりに Te が四面体配位している構造 が存在することが明らかとなった。この研究 に引き続き、本研究では他の構成元素である Sb あるいは Te のまわりの三次元原子配置イ メージを将来的に得るため、ZnTe 標準試料を 用いた高エネルギーXFH 実験技術の開発を 行った。

<u>実験方法</u>

蛍光 X 線ホログラムは、Te Kα (27.471keV) 蛍光 X 線を、前回と同様な多目的回折計を用 いて、入射 X 線に対して試料の角度 θ を 0° から 70° まで 3/4° 刻み、角度 ϕ を 0° から 360° まで 1/3° 刻みで回転させ、インバース モードで強度を測定した。Te Kα蛍光 X 線は、 これまでと比べてエネルギーは極めて高いの で、円筒形グラファイト分光器を用いて二次 の回折によるエネルギー分析を行った後、高 いエネルギーX線が検出可能な高速の YAP検 出器を用いて測定を行った。 入射 X 線エネ ルギーは、32keV から 35keV までおよそ 0.5keV 間隔で変化させてデータを収集した。

結果と議論

Fig. 1 に得られた入射 X 線エネルギー32.0 keV で測定したホログラムを示す。測定機器 の調整などにより十分な強度の蛍光 X 線を得 たが、従来の低エネルギーホログラムと比較 して角度変化が小さい。Fig. 2 に、このホロ グラムからバートンのアルゴリズムで構築し た原子イメージの再生像を示す。〇は Zn の 原子位置を示す。得られた原子イメージの精 度は従来の低エネルギーXFH と比較して不 十分であり、高エネルギーXFH 特有の実験的 な問題があると思われる。今後、技術開発を 行い、当初の目標である DVD 材料の Te およ び Sb のまわりの3次元局所原子配列イメージの構築を行いたい。



Fig. 1 Te K α fluorescence hologram of ZnTe crystal.



Fig. 2 Atomic image on the (110) plane around a Te atom

[1] N. Yamada et al., J. Appl. Phys. 69, 2849(1991).

[2] A. V. Kolobov et al., Nature Materials 3, 703(2004).

[3] S. Hosokawa et al., Appl. Phys. Lett. 90, 131913 (2007).